四近邻对势对 Ni₇₅Al₅V₂₀ 合金沉淀机制影响的 微观相场模拟

甄辉辉,王永欣,陈 铮,张 静,张明义,霍进良

(西北工业大学, 陕西 西安 710072)

摘 要:利用微观相场动力学模型,研究了4近邻对势对Ni₇₅Al₅V₂₀合金沉淀机制的影响。结果表明,不改变4近邻 对势,DO₂₂相和Ll₂相沉淀机制均为失稳分解与非经典形核混合型机制。随Ni-Al4近邻对势V⁴_{Ni-Al}向负值方向绝对 值增大,Ll₂相沉淀机制转变为失稳分解。随Ni-V4近邻对势V⁴_{Ni-V}增大,DO₂₂相沉淀机制转变为失稳分解,Ll₂相 转变为非经典形核机制,Ll₂相中的Al浓度平衡值增大。随Al-V4近邻对势V⁴_{Al-V}向负值方向绝对值增大,对沉淀 机制的影响趋势与V⁴_{Ni-V}增大类似;随V⁴_{Al-V}向正值方向增大,与V⁴_{Ni-V}减小的影响类似。

关键词:对势; Ni75Al5V20合金; 沉淀机制; 微观相场

中图法分类号: TG 146.4 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2009)02-0286-05

原子之间的结合力决定着材料的结构及其内禀 力学和电磁特性。自休姆-罗瑟里(Hume-Rothery)和柯 特雷尔(Cottrell)的开创性工作以来,以原子间作用力 为基础,定量预测结合键以及实际材料的结构一直是 材料科学家们追求的目标。

Y. Mishin 和 A. Y. Lozovoi 利用 First-principle 构 造了用原子模拟体心立方 Ta 在塑性变形、断裂及相关 过程中与角度有关的半经验原子间相互作用势,并用 来计算螺形位错的核心结构及临界解析切应力,取得 比较理想的结果^[1], Emmanuel Clouet 等人在 Al-Zr 及 Al-Sc 原子间相互作用势基础上利用 Monte Carlo 方法 和经典理论对 Al₃Zr 和 Al₃Sc 的形核机制进行了模 拟^[2], C. Vailhe, D. Farkas 等利用嵌入原子模型模拟 B₂ 结构 Ni-35Al-12Fe 合金的原子间相互作用势及位 错^[3]。国内陈铮等人利用微观相场法模拟二元 Al-Li 合金在不同原子间相互作用势下的沉淀行为^[4]。本实 验利用微观相场动力学模型,研究不同 4 近邻对势对 Ni₇₅Al₅V₂₀ 合金 *DO*₂₂ 相与 *Ll*₂ 相沉淀机制的影响。

1 微观相场动力学模型

本实验采用离散格点形式的微观相场动力学方程,即 Cahn-Hilliard 扩散方程的微观离散格点形式,由 Khachaturyan(1968)创建^[5,6]。三元合金微观相场动力学方程由 L. Q. Chen 等人发展而来。用 $P_A(r, t)$ 、 $P_B(r, t)$

t)、 $P_C(r, t)$ 分别表示 A、B和C原子在t时刻、占据格 点位置r的几率,由于 $P_A(r, t)+P_B(r, t)+P_C(r, t)=1$,所 以只需要2个方程便可描述沉淀过程。为了描述形核 等热起伏过程,在方程右边添加一随机起伏项,得到 三元体系微观Langevin方程^[7]:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d} P_{A}(r,t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{k_{\mathrm{B}}T} \sum_{r'} \left[L_{AA}(r-r') \frac{\partial F}{\partial P_{A}(r',t)} + L_{AB}(r-r') \frac{\partial F}{\partial P_{B}(r',t)} \right] + \xi(r,t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d} P_{B}(r,t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{k_{\mathrm{B}}T} \sum_{r'} \left[L_{BA}(r-r') \frac{\partial F}{\partial P_{A}(r',t)} + L_{BB}(r-r') \frac{\partial F}{\partial P_{B}(r',t)} \right] + \xi(r,t) \end{cases}$$

$$(1)$$

式中:*L*(*r*-*r*')为与单位时间内由格点*r*跃迁至*r*'的几 率有关的常数;*T*为温度;*k*_B为玻尔兹曼常数;*ζ*(*r*,*t*) 为均值等于零的高斯分布,与时间、空间无关,遵循 所谓的涨落-耗散定理;*F*为系统的总自由能,是晶格 被占几率的函数。

方程最终在 Fourier 空间进行求解,在求解过程 中,唯一需输入的变量是原子间相互作用势。由于三 元体系中考虑 3 种原子的跃迁以及可能的排布,采用 4 近邻原子间相互作用近似,可更为准确地描述自由 能。*V¹αβ*, *V²αβ*, *V³αβ*, *V⁴αβ*分别是第 1、2、3、4 近邻 原子间相互作用势,相互作用势的表达如下:

收到初稿日期: 2008-01-26; 收到修改稿日期: 2008-09-13

基金项目: 国家自然科学基金(50671084); 陕西省自然科学基金资助项目

作者简介: 甄辉辉, 女, 1981 年生, 硕士生, 西北工业大学材料科学与工程学院, 陕西 西安 710072, 电话: 029-88474095, E-mail:zhenhhy@163.com

 $V_{\alpha\beta}(k) = 4V_{\alpha\beta}^{1}(\cos\pi h \cdot \cos\pi k + \cos\pi h \cdot \cos\pi l + \cos\pi k \cdot \cos\pi l)$

```
+2V_{\alpha\beta}^2(\cos 2\pi h + \cos 2\pi k + \cos 2\pi l)
```

```
+8V_{\alpha\beta}^{3}(\cos 2\pi h \cdot \cos \pi k \cdot \cos \pi l + \cos \pi h \cdot \cos 2\pi k \cdot \cos \pi l (2)
```

```
+\cos\pi h\cdot\cos\pi k\cdot\cos 2\pi l)
```

- $+4V_{\alpha\beta}^{4}(\cos 2\pi h \cdot \cos 2\pi k + \cos 2\pi h \cdot \cos 2\pi l)$
- $+\cos 2\pi k \cdot \cos 2\pi l$

据文献[8], Ni-Al-V 合金在 1046.5 K 下 4 近邻对 势(meV/atom)分别为: $V_{\text{Ni-Al}}^{4}$ =-6.82; $V_{\text{Ni-V}}^{4}$ =12.8; $V_{\text{Al-V}}^{4}$ =0。在其它值不变下, 对某一组 4 近邻对势每增加(减 少) 10%(1 个单位)取一点。体系初始状态为无序 过饱和 f. c. c 固溶体,模拟开始给系统加上一定的随 机热力学起伏,待稳定晶核形成后,去掉热噪声项, 系统自动选择演化路径。模拟迭代计算 100 000 步, 时间步长为△*t*=0.0001。

2 模拟结果与分析

2.1 不同 V⁴_{Ni-Al}作用下 DO₂₂相与 L1₂相的沉淀机制

图 1c~图 1d 所示为不改变 4 近邻对势时 DO₂₂ 相中 的 V 浓度与 LI₂ 相中的 Al 浓度分布。在图 1c 中,当 t= 11 200 时, V 浓度在较大范围内保持水平约为 0.2,在 t=11 200~30 000 的过程中, V 浓度宽度不变,高度上 升,基本达到平衡值,满足吉布斯第 2 类涨落的特征即 涨落程度甚小而空间范围甚大。在 t=30 000~100 000 过程中, V 浓度宽度明显增大,高度变化不大,平衡值 约为 0.24。吉布斯第 1 类涨落为程度甚大而空间范围甚 小的涨落,即通过行核生长实现相转变。经典形核理论 认为:新相晶核一开始就具有平衡相的成分值,相界处 的成分值突然下降为零,为明锐界面。非经典形核具有 的特点为:核心开始成分值较低,远小于平衡值;成分 分布在相界面处有一定的空间延展尺度。综上可知 DO22 相沉淀机制为失稳分解与非经典形核的混合机 制。图 1d 中,在 t=12 000 时, Al 浓度中心偏右处出现 一范围较小的峰值,浓度约为 0.08, 直到 t=14 000 的 过程中,该峰值宽度基本不变而高度迅速上升至0.12; 在 t=20 000~100 000 过程中,虽然时效时间较前一阶段 长,但Al浓度上升高度却不大,最终平衡值约为0.14, 宽度明显增大。综上可知, L12相沉淀机制也为失稳分 解与非经典形核的混合机制。图 1a, 1b 所示为 V⁴Ni-Al 向正值方向绝对值减小时 DO22 相中的 V 浓度与 L12 相 中的 Al 浓度分布。图 la 中, V 浓度变化与不改变 4 近邻对势时的图 1c 类似,不同的是在上升过程中宽度 始终保持不变,具有明显的大范围小起伏的特点,所以 DO22相沉淀机制为失稳分解。图 1b 中, Al 浓度变化与 不改变 4 近邻对势时的图 1d 类似,所以 L12 相沉淀机 制仍为非经典形核与失稳分解混合机制。图 1e, 1f 所示 为 V⁴Ni-Al 向负值方向绝对值增大时 V 浓度与 Al 浓度分 布。采用上述分析方法可知, DO22 相沉淀机制为非经 典形核与失稳分解的混合机制, L12相沉淀机制为失稳 分解。与不改变4近邻对势时相比,V⁴Ni-Al变化不改变 V浓度与 Al浓度的平衡值。



图 1 不同 V⁴_{Ni-Al} 作用下 DO₂₂ 相中的 V 浓度与 LI₂ 相中的 Al 浓度分布

Fig.1 Distribution of V concentration in DO_{22} phase and Al concentration in LI_2 Phase at different $V_{\text{Ni-Al}}^4$: (a)(c)(e) V concentration in DO_{22} phase and (b)(d)(f) Al concentration in LI_2 phase

2.2 不同 V⁴_{Ni-V} 作用下 DO₂₂ 相与 L1₂ 相的沉淀机制

图 2a, b 所示为 V⁴_{Ni-V} 减小时 DO₂₂ 相中的 V 浓度 与 LI₂ 相中的 Al 浓度分布。初始阶段, DO₂₂ 相中的 V 浓度在较大的范围内发生程度很小的起伏, LI₂ 相中的 Al 浓度在较大范围内保持水平,在整个时效过程中, 两者浓度宽度保持不变,高度逐渐上升,满足吉布斯 第 2 类涨落条件,即大范围小起伏的涨落,所以 DO₂₂ 相与 LI₂ 相的沉淀机制均为失稳分解。与不改变 4 近 邻对势时的图 1c, 1d 相比, V 浓度平衡值不变, Al 浓 度平衡值由 0.14 降至 0.06。图 2c, 2d 所示为 V⁴_{Ni-V} 增 大时 DO₂₂相中的 V 浓度与 LI₂相中的 Al 浓度分布。 图 2c 中, V 浓度变化特点与图 2a 相同,所以 DO₂₂ 相沉淀机制仍然为失稳分解。图 2d 中,*t*=10 000 时, Al 浓度中心处出现一个范围很小的峰值,在 *t*= 10 000~20 000 的过程中,该峰值宽度不变,高度迅速 上升至平衡值,随时效进行,高度不变而宽度增加, 满足吉布斯第 1 类涨落条件,即小范围大起伏的涨落, 所以 LI₂相沉淀机制为非经典形核。与不改变 4 近邻 对势时的图 1c, 1d 相比, V 浓度平衡值不变, Al 浓度 平衡值由 0.14 升至 0.19。



图 2 不同 V⁴_{Ni-V} 作用下 DO₂₂ 相中的 V 浓度与 L1₂ 相中的 Al 浓度分布

Fig.2 Distribution of V concentration in DO_{22} phase and Al concentration in LI_2 Phase at different V^4_{Ni-V} : (a)(c) V concentration in DO_{22} phase and (b)(d) Al concentration in LI_2 phase

2.3 不同 V⁴_{Al-V} 作用下 DO₂₂ 相与 L1₂ 相的沉淀机制

图3a, 3b所示为V⁴ALV向负值方向绝对值增大时 DO₂₂相中的V浓度与LI₂相中的Al浓度分布。图3a中, V浓度变化具有大范围小起伏的特征。图3b中,Al浓 度变化具有小范围大起伏的特征。所以DO₂₂相与LI₂ 相的沉淀机制分别为失稳分解和非经典形核。与不改 变4近邻对势时的图1c,d相比,V浓度平衡值不变,Al 浓度平衡值由0.14升至0.19。图3c,3d所示为V⁴ALV向正 值方向绝对值增大时DO₂₂相中的V浓度与LI₂相中的 Al浓度分布。图3c中,V浓度变化具有小范围大起伏 的特征。图3d中,Al浓度变化则具有大范围小起伏特 征。所以DO₂₂相与L1₂相的沉淀机制分别为非经典形核 和失稳分解。与不改变4近邻对势时的图1c,1d相比, V浓度平衡值不变,Al浓度平衡值由0.14降至0.10。

由于当前仍然没有恰当的手段在现实条件下改变 原子间的相互作用势,因而,尚未见到用实验手段研 究原子间相互作用势对合金微观组织形貌和沉淀机制 影响的相关报道,当前主要研究手段为计算机模拟方 法。Li^[9]和 Lu^[10]等人在利用微观相场法研究 Ni-Al-V 和 Ni-Al 合金沉淀过程中发现,模拟所得结果和试验 结果符合得相当好,微观相场法是一种可以模拟合金 真实情况的方法。王永欣^[11]等人利用微观相场法研究 Al-Li 合金在不同原子间相互作用势下的沉淀过程发现,Al,Li 之间第 1 近邻作用势的增加会促使 Al₃Li 相有序化程度升高,而其沉淀机制则从形核长大加失 稳分解的混合机制过渡到失稳分解机制。因此,原子

间相互作用势对合金沉淀机制具有很大的影响。沉淀 机制对合金的微观组织形貌具有决定作用,探明合金 在不同条件影响下的沉淀机制具有重要的理论和实际 意义。



图 3 不同 *V*⁴_{Al-V} 作用下 *DO*₂₂ 相中的 V 浓度与 *L1*₂ 相中的 Al 浓度分布

Fig.3 Distribution of V concentration in DO_{22} phase and Al concentration in LI_2 Phase at different V_{Al-V}^4 : (a)(c) V concentration in DO_{22} phase and (b) (d) Al concentration in LI_2 phase

3 结 论

1) 不改变 4 近邻对势, DO₂₂ 相和 LI₂ 相沉淀均为 失稳分解与非经典形核混合型机制。随 Ni-Al 4 近邻 对势 V⁴_{Ni-Al}向正值方向绝对值减小, DO₂₂ 相沉淀机制 转变为失稳分解, LI₂ 相沉淀机制不变。随 V⁴_{Ni-Al}向负 值方向绝对值增大, DO₂₂ 相沉淀机制不变, LI₂ 相转 变为失稳分解机制。

2)随 Ni-V 4 近邻对势 V⁴_{Ni-V}减小, DO₂₂相与 LI₂ 相沉淀机制均转变为失稳分解, LI₂相中的 Al 浓度平 衡值减小。随 V⁴_{Ni-V}增大, DO₂₂相沉淀机制转变为失 稳分解, LI₂ 相转变为非经典形核机制, LI₂ 相中的 Al 浓度平衡值增大。

3)随 Al-V 4 近邻对势 V⁴_{Al-V}由零向负值方向绝对 值增大,对沉淀机制的影响趋势与 V⁴_{Ni-V} 增大类似。 随 V⁴_{Al-V}由零向正值方向增大,DO₂₂相沉淀机制转变 为非经典形核, *L1*₂相转变为失稳分解机制, *L1*₂相中的 Al 浓度平衡值减小。4 近邻对势变化, 对 *DO*₂₂相中的 V 浓度平衡值影响不大。

参考文献 References

- [1] Ishin Y, Lozovoi A Y. Acta Materialia[J], 2006, 54: 5013
- [2] Emmanuel Clouet, Maylise Nastar, Christophe Sigli. *Physical Review*[J], 2004, 69: 064 109
- [3] Vailhe C, Farkas D. Materials Science and Engineering[J], 1998, 258: 26
- [4] Wang Yongxin(王永欣) et al. Rare Metals Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2005, 34(1): 46
- [5] Thornton K, Norio Akaiwa, Voorhees P W. Acta Materialia[J], 2004, 52: 1353
- [6] Norio Akaiwa, Voorhees P W. Materials Science and Engineering[J], 2000, 285: 8

[7] Chen L Q. Acta Mater[J], 1994, 42(10): 3503

[8] Poduri R, Chen L Q. Acta Mater[J], 1998, 46: 1719

[9] Li Y S, Chen Z, Lu Y L et al. Materials Letter[J], 2007, 61: 974

[10] Lu Y	Ľ,	Chen	Z,	Wang	Y	Х.	Materials	Letter[J],	2008,	62:
1385										

[11] Wang Yongxin(王永欣) et al. Progress in Natural Science(自然科学进展)[J], 2003, 13(2): 179

Microscopic Phase-Field Simulation for the Effect of the Fourth-Nearest Pair Potentials on Precipitation Mechanism of Ni₇₅Al₅V₂₀ Alloy

Zhen Huihui, Wang Yongxin, Chen Zheng, Zhang Jing, Zhang Mingyi, Huo Jinliang (Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: The effect of the fourth-nearest pair potentials on the precipitation mechanism of Ni₇₅Al₅V₂₀ alloy is studied using a microscopic phase-field kinetic equation. Our simulations demonstrate that both DO_{22} phase and LI_2 phase have a mixed precipitation mechanism of non-classical nucleation growth and spinodal decomposition without changing the fourth-nearest pair potentials. When the absolute value of the fourth-nearest pair potential between Ni and Al (namely $V_{\text{Ni-Al}}^4$, negative) increases, the precipitation mechanism of LI_2 phase becomes spinodal decomposition. And when the fourth-nearest pair potential between Ni and V (namely $V_{\text{Ni-V}}^4$) increases, the precipitation mechanism of DO_{22} phase is spinodal decomposition, the LI_2 phase is non-classical nucleation and the Al concentration in LI_2 phase gains. When the absolute value of the negative $V_{\text{Al-V}}^4$ increases, the mechanism is similar to the increase of $V_{\text{Ni-V}}^4$.

Key words: pair potential; Ni75Al5V20 alloy; precipitation mechanism; microscopic phase-field

Biography: Zhen Huihui, Candidate for Master, Department of Materials Science and Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, P. R. China, Tel: 0086-29-88474095; E-mail: zhenhhy@163.com